科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 28 年 6 月 14 日現在

機関番号: 1 2 6 0 8 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2013~2015 課題番号: 2 5 6 2 0 0 2 7

研究課題名(和文)アルキルラジカルの簡便発生法とその利用

研究課題名(英文) Concise Generation of Alkyl Radicals and their Utilization

研究代表者

岩澤 伸治(Iwasawa, Nobuharu)

東京工業大学・理工学研究科・教授

研究者番号:40168563

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,200,000円

研究成果の概要(和文): 本研究ではアルデヒドを出発物質として用い、これに適切な遷移金属錯体触媒と酸素、あるいは過酸化水素水を作用させ生成するペルオキシへミアセタールを鍵中間体として、アルデヒドからのアルキルラジカル種の汎用的な発生法を確立することを目的に研究を行った。その結果、アルデヒドに対し、触媒量のコバルトサレン錯体を、過酸化水素存在下、アセトニトリル中、-20 で作用させることで、脱ホルミル化の進行したヒドロペルオキシドが良好な収率で得られることを見出した。さらにヨウ化ナトリウム存在下でコバルトサロフェン錯体を用いて同様の条件下反応を行うことにより、ヨウ化アルキルが得られることを見出した。

研究成果の概要(英文): Exploitation of a new methodology for the generation of alkyl radical species is of great importance in the field of organic chemistry. Aldehydes are easily available, common compounds and have been utilized as a precursor of acyl radicals. Therefore, it is highly desirable to develop an efficient method for the generation of alkyl radical species from aldehydes without forming acyl radicals to utilize aldehydes as an alkyl radical precursor. In the present study, we have succeeded in developing a general method for oxidative generation of alkyl

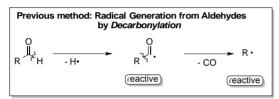
In the present study, we have succeeded in developing a general method for oxidative generation of alkyl radicals from aldehydes through peroxohemiacetal intermediates with a catalytic amount of a cobalt-salen complex using hydrogen peroxide as a stoichiometric oxidant to give hydroperoxides in good yield with wide generality. When the reaction was carried out in the presence of sodium iodide, the corresponding deformylated alkyl iodides were obtained in good yield.

研究分野: 有機合成化学

キーワード: 有機化学 ラジカル 脱ホルミル アルデヒド

1.研究開始当初の背景

アルデヒドのホルミル水素を引き抜くこ とによりアシルラジカルが生成することは 古くから知られている。また、このアシルラ ジカルは第三級アルキル基が置換している 場合は比較的容易に脱カルボニルを起こし 第三級アルキルラジカルを生じることも知 られている。これらラジカル種を利用する合 成反応もいくつか報告されているが、そのほ とんどがアシルラジカルを活性種とするア ルケンへの付加反応であり、アルデヒドから の水素引き抜き-脱カルボニルを伴うアルキ ルラジカルの生成とその利用については石 井らによる N-ヒドロキシフタルイミドを用 いる -置換アルデヒドからの脱カルボニル 反応の例などがごくわずか報告されている にすぎない。特に第一級のアルキルラジカル を生成するアシルラジカルからの脱カルボ こルは比較的反応速度が遅く一般に高温が 必要で、副反応が併発しやすく必ずしも効率 よく進行しないことが知られている。



一方、バクテリア由来のシトクロム酸化酵素 CYP125 は、ステロイド側鎖部位のアルンをを酸化的に脱カルボニルとがあることが知った。近年その反応機構に関することが行われ、鉄ペルオキシド活性種のアルマールではより生じるペルオキックを扱ったの付加によるアルキルラジカルの生成でである。 酵素反応の機構解明を主目的反応である。 耐力によるアルキルラジカルの生産でので、であるののであり、この形式したがである。 したがでいるのみであり、この形式した例はないった。

2.研究の目的

このような背景のもと本研究では、アルデヒドを出発物質として用い、これに適切な遷移金属錯体触媒と酸素、あるいは過酸化水素水を作用させ生成するペルオキシヘミアセタールを鍵中間体として、アルデヒドからのアルキルラジカル種の汎用的な発生法を確立することを目的に研究を行った。これによ

り従来知られているアルデヒドからの水素 引き抜き-脱カルボニルによるアルキルラジ カル生成とは本質的に異なる適用範囲の広 いアルデヒドからのアルキルラジカル生成 法を確立することを目指した。

3.研究の方法

位に置換基を持つアルデヒドを出発物 質とし、各種遷移金属触媒存在下、酸素ある いは過酸化水素との反応についてさまざま な検討を行い、ペルオキシヘミアセタール経 由で脱カルボニルを起こしたアルキルラジ カルを生成させる手法の確立を目指した。マ ンガン、鉄、コバルト、ニッケルを中心金属 とし、ポルフィリン、ポリアミン、サレン等 の配位子を用いて多様な検討を行った。次い でより反応制御が困難と考えられる 位に 置換基のないアルデヒドとの反応について、 同様に第一級アルキルラジカルを経由して 選択的に生成物を得るべく検討を行った。生 じるラジカル種の捕捉方法についても、予備 的な知見が得られているヒドロペルオキシ ド生成に留まらずさまざまな捕捉方法を検 討した。最終的に、この新しいアルキルラジ カル発生法を利用して、本手法に特徴的な有 用な反応を実現することを目指した。

4.研究成果

まず、基質として 位に置換基を持つアルデヒド 1 を用い、中心金属として対応するペルオキソ錯体が求核性を示すことが報告されているマンガン、鉄、コバルトを、配位をうるサレン配位子を選択し、さまざいな条件下、反応の検討を行った。その結果、3位に置換基を有し、かつ5位に電子供与はないで、アルデヒド1に対して過剰量の。Cで大いで、アルデヒド1に対して過剰量のでで、アセトニトリル中、-20°Cで大いででで、アセトニトリル中、-20°Cでカルボニルが除去されたヒドロペルオキシド誘導体2が得られることを見出した(Table 1, entry 5)。

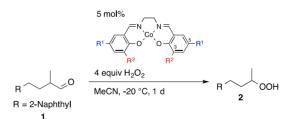
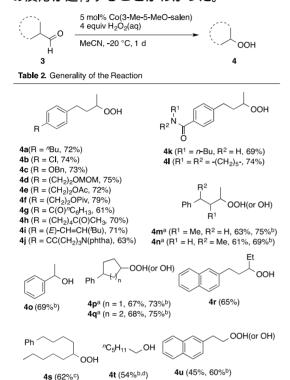


Table 1. Examination of Ligands

entry	R ¹	R ²	yield (%)ª			
1	Н	Н	32			
2	OMe	Н	32			
3	CF ₃	Н	17			
4	Н	Me	75			
5	OMe	Me	77			
a) NMR yield.						

そこでこの最適条件下、本反応の基質一般性について検討を行った。その結果、Table 2に示すように、本反応は様々な官能基を有する基質に適用可能であり、対応する生成物 4を良好な収率で与えることが明らかとなった。特にケトン、エステル、アミドなど他のカルボニル基が存在していても、アルデヒド部位で特異的に反応が進行する。また、第一級アルデヒドを用いても若干カルボン酸の副生量が増加し収率が低下するものの、同様の反応が進行することがわかった。



^aDiastereomer mixture. ^bIsolated as an alcohol by reduction using PPh₃. ^c7.5 mol% catalyst was used. ^dGC yield.

OOH(or OH)

4v (46%, 56%b)

00F

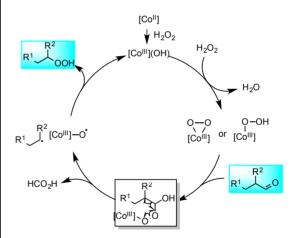
4w (36%)

このように、アルデヒドからカルボニル炭 素の除去を伴いヒドロペルオキシドを得る ことができたので、次に本反応の反応機構に 関する知見を得るべく検討を行った。アルデ ヒドからヒドロペルオキシド誘導体が得ら れる機構としては、想定したペルオキソヘミ アセタール中間体を経由する脱ホルミル機 構に加えて、アシルラジカルを経由する脱カ ルボニル機構の可能性も考えられる(研究背 景の項参照)。そこで本反応がこれらのいず れで進行しているかを確かめるべく、最適条 件下の反応を NMR により直接観測したところ ヒドロペルオキシド2とほぼ同量のギ酸の生 成が確認された(eq 1)。これは本反応が想定 通りペルオキソヘミアセタール中間体の脱 ホルミルを経て進行していることを示す結 果である。さらにラジカル中間体の生成を確 認するため、TEMPO 存在下で同様の反応を行 ったところ、実際にラジカル種が TEMPO によ り捕捉された生成物5が収率良く得られるこ

とがわかった(eq2)。従って当初の想定通り、 本反応はペルオキソヘミアセタール中間体 から脱ホルミルを経てアルキルラジカル種 が生成していることが確認された。

$$\begin{array}{c} 1) \ 5 \ \text{mol}\% \\ \text{Co(3-Me-5-MeO-salen)} \\ 4 \ \text{equiv H}_2O_2 \text{ trea} \\ \text{CD}_3\text{CN}, -20 \ ^\circ\text{C}, 1 \ \text{d} \\ 2) \ 1 \ \text{equiv TFA}, -20 \ ^\circ\text{C} \\ \\ 1 \ (\text{R} = 2\text{-Naphthyl}) \\ \\ R \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} 5 \ \text{mol}\% \\ \text{Co(3-Me-5-MeO-salen)} \\ 4 \ \text{equiv H}_2O_2 \\ 10 \ \text{equiv TEMPO} \\ \\ \\ R \\ \end{array} \begin{array}{c} 5 \ \text{mol}\% \\ \text{Co(3-Me-5-MeO-salen)} \\ 4 \ \text{equiv H}_2O_2 \\ 10 \ \text{equiv TEMPO} \\ \\ \\ R \\ \end{array} \begin{array}{c} 6 \ \text{meCN-CH}_2\text{Cl}_2 \\ -20 \ ^\circ\text{C}, 1 \ \text{d} \\ \end{array} \begin{array}{c} \\ \\ \end{array} \begin{array}{c} 6 \ \text{(11\%)} \\ \end{array}$$

以上の結果から本反応の反応機構については現在次のように考えている。すなわちまず、過酸化水素とコバルトサレン錯体から、ヒドロペルオキソ錯体が生成する。これがアルデヒドに付加しペルオキソへミアセタール中間体を生成し、ここから酸素一酸素活合ないで酸素-炭素結合のホモリティックな切断を経てギ酸を放出すると同時にアルキルラジカルが発生する。これが系中で過酸化水素の分解により生じた酸素により捕捉されヒドロペルオキシドを与えるというものである。



このようにして、アルデヒドからカルボニ ル炭素の除去を伴いアルキルラジカルを発 生させる手法を開発することができたので、 次に、生じたアルキルラジカルをハロゲン化 物として捕捉するべく検討を行った。第二級 アルデヒド6を基質に用いて、触媒量のコバ ルト錯体と 8 倍モル量の尿素・過酸化水素存 在下、様々なハロゲン化剤を添加して反応の 検討を行った(Table 3)。塩化ナトリウム、 あるいは臭化ナトリウムを添加して反応を 行ったが、対応するハロゲン化物は得られず、 ヒドロペルオキシドが得られたのに対し (Entry 1,2)、ヨウ化ナトリウムをハロゲン 化剤として添加すると、対応するヨウ化アル キルが収率 56%で得られることがわかった (Entry 3)。また、ヨウ素や N-ヨードスクシ ンイミド(NIS)を用いた場合には、目的の ヨウ化物は全く得られなかった(Entry 4,5)。

$$\begin{array}{c} \text{5 mol\% Co(3-Me-5-MeO-salen)} \\ \text{8 equiv. } \text{H}_2\text{O}_2 \cdot \text{urea} \\ \text{2 equiv. halogen source} \\ \hline \text{MeCN,} - 20 \, ^{\circ}\text{C,} \, 1 \, \, \text{d} \\ \end{array} \begin{array}{c} \text{r-Bu} \\ \text{r-Bu} \end{array}$$

Table 3. Examination of Halogenation Reaction

entry	halogen source	X = I, CI, Br ^a	X = OOH	X = COOH	recovery of 6
1	NaCI	0%	73%	14%	5%
2	NaBr	0%	77%	18%	trace
3	Nal	57%(56%)	3%	9%	2%
4	I_2	0%	0%	trace	81%
5	NIS	trace	0%	11%	50%

aNMR vields (isolated vields)

次に第一級アルデヒド7を用いて同様に反 応を行ったところ、原料のアルデヒドが27% 回収され、目的のヨウ化物 8 の収率は 36%と 低く、さらに相当量のカルボン酸9が副生す ることが分かった(Table 4. Entry 1)。そこ で、収率を向上するべく様々な添加剤の検討 を行ったところ、酢酸を添加剤として反応を 行うと原料が消失し目的のヨウ化物8の収率 が 62%と大幅に向上することを見出した (Entry 2)。さらに配位子のジアミン部位に ついて検討を行った結果、ジアミン鎖をエチ レンジアミンからフェニレンジアミンに変 え、反応を-35 ℃ で行うことで、カルボン酸 9 の副生を若干抑制し、目的のヨウ化アルキ ル8を69%と最も良い収率で得ることができ た(Entry 5)。

Table 4. Examination of Ligands and Additives

entry	L	additive	8 ª	9	recovery of 7			
1	L1	none	35% (36%)	26%	27%			
2	L1	5 equiv. AcOH	67% (62%)	33%	4%			
3	L2	5 equiv. AcOH	4%	17%	42%			
4	L3	5 equiv. AcOH	67% (61%)	26%	trace			
5 ^b	L3	5 equiv. AcOH	68% (69%)	25%	0%			
^a NMR yields (isolated yieds). ^b The reaction was conducted at – 35 °C.								

そこでこのフェニレンジアミン部位を持つコバルト-サレン錯体を用いて、基質一般性の検討を行った。その結果、基質にエーテル、エステル、アミド、環状アセタール等を含むアルデヒドや、置換形式の異なる第二級アルデヒド、さらには第三級アルデヒド等を用いて、収率良く対応するヨウ化アルキルを得ることに成功した(Table 5)。

また、基質として -メトキシアルデヒド 誘導体 10 を用いて本反応条件に付すと、生成するヨウ化物が容易に加水分解されアルデヒドが生じるため、連続的に脱ホルミル化-ヨウ素化が進行し、基質に対し 3 倍モル量のギ酸を得ることができた(eq 3)。この反応

Table 5. Generality of the Reaction

は糖類縁体から一炭素資源であるギ酸を合成できる興味深い反応である。

以上本研究では、コバルトサレン型錯体を 触媒とし、過酸化水素を酸化剤として用いる ことにより、アルデヒドからの脱ホルミルを 伴うラジカル生成法を確立することができ た。本反応は温和な条件下で触媒的にアルキ ルラジカルを発生させる手法として有用性 が高く、今後さらなる展開、利用が可能と考 えている。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

E. Watanabe, A. Kaiho, H. Kusama, and N. Iwasawa, Cobalt-Salen Complex Catalyzed Oxidative Generation of Alkyl Radicals from Aldehydes for the Preparation of Hydroperoxides, *J. Am. Chem. Soc.* 2013, 135, 11744-11747. DOI:10.1021/ja406028c 査読あり

[学会発表](計3件)

住山恵一、海寶篤志、十河秀行、草間博之、岩澤伸治、コバルトサレン錯体を触媒とするアルデヒドからの脱ホルミル化を伴うヨウ化アルキル合成、第 31 回有機合成化学セミナー、2014 年 9 月 17 日~9 月 19 日、休暇村志賀島(福岡県福岡市)

住山恵一、海寶篤志、十河秀行、草間博之、岩澤伸治、コバルトサレン錯体を触媒とするアルデヒドからの脱ホルミル化を伴う

ヨウ化アルキル合成、第 61 回有機金属化学 討論会、2014 年 9 月 23 日~9 月 25 日、九 州大学病院キャンパス(福岡県福岡市)

住山恵一、十河秀行、岩澤伸治、コバルトサレン錯体を触媒とするアルデヒドからの脱ホルミル化を伴うヨウ化アルキル合成の効率化、日本化学会第 95 春季年会、2015年3月26日~3月29日、日本大学理工学部船橋キャンパス(千葉県、船橋市)

[図書](計0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計0件)

取得状況(計0件)

〔その他〕 特になし

6.研究組織

(1)研究代表者

岩澤 伸治(IWASAWA, Nobuharu) 東京工業大学・理工学研究科・教授 研究者番号:40168563

- (2)研究分担者 なし
- (3)連携研究者 なし